

「2025년 특허로 R&D 우수 기관」 선정 계획 공고

특허청에서는 특허로 R&D(특허 기반 연구개발)를 기반으로 우수한 성과를 창출하여 특허로 R&D 확산에 기여한 기관을 선정하여 포상하고자 하오니 아래 내용에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.

2025년 9월 8일

특허청장

1 목적

- 특허로 R&D(특허 기반 연구개발) 전략 우수 사례 발굴 및 공유를 통해, 기업 및 대학·공공(연)에 특허로 R&D 방법론 확산 및 인식 제고

2 신청 분야 및 대상

구분	대상 사업	세부 참여 대상
특허로 R&D 우수 기관	특허로 R&D전략지원 사업 1. 지재권 연계 연구개발 전략지원 2. (공공) 지재권 연계 3. IP융합	'24년 ~ '25년 상반기에 사업에 참여(또는 동 기간에 성과를 창출)한 '기업 및 대학·공공(연)'

3 신청 방법

- 신청기간 및 접수방법
 - (신청기간) 2025. 9. 8.(월) ~ 10. 13.(월) 14시까지
 - (접수처) 특허로 R&D 확산포털(<http://biz.kista.re.kr/iprnd>) 온라인 접수
 - (접수방법) 특허로 R&D 확산포털 → 알람소식 → 특허로 R&D 우수기관 → 공고/접수
- 제출서류
 - 특허로 R&D 우수 기관 지원 신청서 및 동의서([붙임] 참조)

□ 참가의 제한

- 타인의 자료를 무단으로 이용하거나 저작권에 저촉되는 자료를 이용한 경우는 심사대상에서 제외되며, 수상자격 박탈 및 향후 3년 간 참가 자격을 제한할 수 있음

4

시상 규모 및 일정

□ 시상 규모

상격	규모
산업통상자원부장관상	3개 기관
특허청장상	3개 기관
한국특허전략개발원장상	3개 기관
합 계	9개 기관

※ 우수 기관으로 선정되는 경우 2026년도 특허로 R&D 사업 신청 시 우대가점 부여 예정

□ 추진 일정

구분	일정	내용
신청 및 접수	9. 8.(월) ~ 10. 13.(월)	○ 특허로 R&D 확산포털에서 사업 신청·접수
1차 평가	10. 22.(수) (예정)	○ 서면평가: 상위 9개 기관 선정
2차 평가	10. 29.(수) (예정)	○ 심층평가: 최종 상격 결정
결과 안내	11. 7.(금) (예정)	○ 선정 결과 안내: 상격 통보
시상식	12월 중 (예정)	○ 시상 순위별 상장 수여

※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음

5

평가 기준

□ 1차 평가 기준

연번	항목	배점	내용
1	사례의 효과성	30점	· 구체적 성과 창출(분쟁 예방, 우수 특허 창출, R&D 문제 해결 등)
2	사례의 적합성	30점	· 특허로 R&D 사업 지원 취지와 부합
3	사례의 참신성	20점	· 첨단기술분야 등 발굴되지 않은 신규 사례
4	기관 발전가능성	10점	· 과제 관련 개발기술의 혁신성, 참여기관 R&D 추진 능력 우수성 등
5	기관 사업관심도	10점	· 특허로 R&D 사업 참여 수, 기관 호응도 등
총점		100점	

□ 2차 평가 기준

연번	항목	배점	내용
1	기업 역량	20점	▪ 기업의 성장성, IP 역량 등
2	특허로 R&D 추진 역량	40점	▪ 사업 참여도 ▪ 사업 실적(IP 전략 수용도, 신규 특허 창출 등)
3	지원 성과 및 활용성	40점	▪ 가시적 성과 창출(제품개발, 매출증대 등) ▪ 우수사례 적합성(확산 가능성 등)
총점		100점	

6

문의처

□ (담당 부서) 한국특허전략개발원 특허전략사업팀

담당 부서	연락처	문의 내용
한국특허전략개발원 특허전략사업팀	<ul style="list-style-type: none"> • (유선) 02-3287-4203 • (이메일) iprnd@kista.re.kr 	신청서 작성 및 접수, 선정평가, 유의사항 등

특허로 R&D 우수 기관 지원 신청서

기관명	* 사명 변경 등으로 사업 참여 당시와 다른 기관명으로 신청하는 경우, 이를 증빙할 수 있는 서류를 별도로 첨부하여 제출		
대표자		업종	
주소			
담당자	성명	부서 및 직책	
	연락처 (전화)	(이메일)	
기관구분	<input type="checkbox"/> 중견기업 <input type="checkbox"/> 중소기업	구분	<input type="checkbox"/> 기관 응모
	<input type="checkbox"/> 대학 <input type="checkbox"/> 출연연 <input type="checkbox"/> 기타()		<input type="checkbox"/> 타 기관 신청
지재권 전담팀	<input type="checkbox"/> 유 <input type="checkbox"/> 무	지재권 전담 인원수	(명)
특허로 R&D 사업 성과 요지			
<p> ■ 1페이지(600자) 이내로 주요사항을 간략히 기재 ■ 특허로 R&D 사업을 참여하여 도출한 지재권 전략수립 사례, IP 인프라 개선 등 관련 기술분야에서 어떤 성과를 이룩했는지 등을 명확하게 기재 ■ 포상을 받은 자는 같은 과제 내용으로 응모한 포상을 다시 받을 수 없음 ■ 내용 작성 후, 해당 가이드 삭제 </p>			
<p>위의 기록이 사실과 다름없음을 확인합니다.</p> <p style="text-align: center;">2025년 월 일</p> <p style="text-align: center;">제출자(응모기관 대표) 성명 : (서명 또는 인/관인)</p>			

특허로 R&D 사업 참여 이력

참여년도 (상/하반기)	참여사업명	참여 과제명
2025 상반기	지재권 연계 연구개발 전략지원	00기술의 000 개발
2024 하반기	(공공) 지재권 연계	00기술의 000 개발
2024 상반기	IP융합	00기술의 000 개발

과거 포상기록 (훈장·포장·표창별로 기록)

수여일(년/월/일)	포상 내용(시상 기관, 포상 명칭, 상격 등)

특허로 R&D 사업 관련 상세 성과 내용 (10페이지 내외, 휴먼명조 13point, 줄간격 160%)

1. 특허로 R&D 사업니즈

중소·중견	신사업 발굴	신제품 개발	제품 고도화	신시장 개척
R&D기획				
R&D추진		○		○
사업화				

대학·공공연	R&D 방향 설계	핵심·원천 IP 창출	IP포트폴리오 구축	기술이전/ 사업화
R&D기획		○		○
R&D수행				
완료				

- 특허로 R&D 사업니즈에 따른 지원 유형은 위 체크박스에 표기(복수선택 가능)
- 체크박스에 표기 후, 사업 참여 당시의 기업(기관)의 보유 기술 현황 등에 대해 간략하게 기재하시고 기업(기관)의 니즈에 대해 구체적으로 기재
- 내용 작성 후, 해당 가이드 삭제

2. 특허로 R&D 추진전략

- 사업성과를 성공적으로 달성하기 위해 수립했던 추진전략과 문제해결을 위해 진행했던 분석 기법 및 프로세스에 대해 구체적으로 기술
- 내용 작성 후, 해당 가이드 삭제

3. 주요 성과

성과	특허로 R&D 수행 전	특허로 R&D 수행 후
IP 출원현황		
R&D 투자금액		
매출액 대비 R&D 투자비율		
특허전담 인력 수		
연구개발 인력 수		

- 과제를 통해 도출된 정량적인 성과를 위 표에 기재
- 표 아래에 과제를 통해 도출된 핵심특허 대응전략 수립, 회피설계 등 정성적인 성과를 구체적으로 기재
- 내용 작성 후, 해당 가이드 삭제

4. 시사점

- 특허로 R&D 사업 참여 후 기업(기관)의 사업 다각화, 해외 시장 진출을 위한 기반 구축, 기대효과, 느낀점 등을 자유롭게 기재
- 내용 작성 후, 해당 가이드 삭제

특허로 R&D 우수 기관 포상에 대한 동의서

□ 포상 후보자

성명			
소속(주소)		직위(급)	

< 개인정보 제공 동의 >

개인정보보호법 제15조에 따라 개인정보 수집 및 이용에 따른 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 동의를 거부할 경우에는 포상 추천이 제한될 수 있습니다.

1. (개인정보의 수집·이용 목적) 포상 후보자에 대한 추천제한 사유 해당여부 확인, 포상 후보자 심사, 포상 취소사유 해당여부 확인
2. (수집하려는 개인정보의 항목) 성명, 주소, 소속, 직위 및 직급, 성과내용, 성과요지, 주요이력, 과거 포상 기록
3. (개인정보의 처리 및 보유 기간) 5년간 처리 및 보유

< 개인정보 제공에 동의합니다. / 개인정보 제공에 동의하지 않습니다. >

위 본인은 포상 관련 민원이 야기되거나 정부포상 업무지침 등 관련 규정에 의한 추천 제한 사유에 해당되어 포상이 철회 또는 취소될 경우, 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2025. . .

성명

(서명)